

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 2 区分

【発行日】平成 29 年 4 月 13 日 (2017.4.13)

【公開番号】特開 2015-209406 (P2015-209406A)

【公開日】平成 27 年 11 月 24 日 (2015.11.24)

【年通号数】公開・登録公報 2015-073

【出願番号】特願 2014-92127 (P2014-92127)

【国際特許分類】

A 6 1 K 8/89 (2006.01)

A 6 1 Q 5/06 (2006.01)

【F I】

A 6 1 K 8/89

A 6 1 Q 5/06

【手続補正書】

【提出日】平成 29 年 3 月 7 日 (2017.3.7)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 5 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 5 7】

本発明におけるラジカル反応性基含有アルキル基の具体例としては、下記式 (xvi) ~ (xix) で表される基が挙げられ、中でもラジカル反応性オルガノポリシロキサンの製造上、又は入手の容易さの観点から、下記式 (xviii)、(xix) が好ましい。式 (xix) 中の X^{71} 及び R^{72} 、並びにそれらの好ましい様態は、それぞれ前記式 (xii) 中の X^{31} 及び R^{33} 、並びにそれらの好ましい様態と同様である。